BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENTAMT

Offenlegungsschrift

_® DE 197 15 487 A 1

(f) Int. Cl.⁶: **H 02 N 2/02** H 01 L 41/09

②1) Aktenzeichen:

197 15 487.5

② Anmeldetag:

14. 4.97

(i) Offenlegungstag:

22, 10, 98

(71) Anmelder:

Siemens AG, 80333 München, DE

(72) Erfinder:

Fitzner, Johannes, 93170 Bernhardswald, DE; Rink, Jürgen, 92442 Wackersdorf, DE; Kirchweger, Karl, 93057 Regensburg, DE; Lewentz, Günter, 93055 Regensburg, DE; Hakan, Yalcin, 93053 Regensburg, DE; Schuh, Carsten, Dr., 85598 Baldham, DE; Hekele, Wilhelm, 83125 Eggstätt, DE

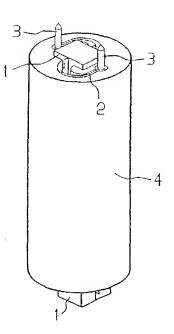
(56) Entgegenhaltungen:

DE	42 01 937 C2
DE	38 33 109 A1
US	52 95 288
US	51 68 189
WO	92 06 532

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) Piezoelektrischer Aktor mit einem Hohlprofil
- Für einen einfachen Fertigungsprozeß wird der piezoelektrische Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebracht und das Hohlprofil mit einer Passivierungsschicht ausgegossen. Das Hohlprofil ist derart ausgebildet, daß Kontaktstifte, die über Kontaktfahnen mit dem piezoelektrischen Aktor verbunden sind, in einer genau definierten Lage angeordnet sind.





Beschreibung

Die Erlindung betrifft einen piezoelektrischen Aktor gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1

Piezoélektrische Aktoren werden beispielsweise in der Kraftfahrzeugtechnik zur Ansteuerung von Einspritzventi-

Die Aufgabe der Erfindung berüht darin, einen köstengünstigen und einfach zu fertigenden piezoelektrischen Aktor bereit zu stellen.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Anspruchs I gelöst. Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung berüht darin, daß der Aktor kostengünstig hergestellt wird. indem der Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebettet wird. Dadurch entfällt ein Entformungsprozeß, der bei einer 18 Umspritzung des piezoelektrischen Aktors notwendig ist.

Weitere vorteilhafte Ausbildungen und Verbesserungen der Erlindung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren na- 20 her erläutert: es zeigen:

Fig. 1 einen piezoelektrischen Aktor.

Fig. 2 ein Hohlprofil.

Fig. 3 ein Hohlprotil mit einem piezoelektrischen Aktor. Fig. 4 einen passivierten piezoelektrischen Aktor.

Fig. 5 einen piezoelektrischen Aktor mit einem angespritzten Steckergehäuse und

Fig. 6 einen piezoelektrischen Aktor mit einem aufgeschobenen Kontaktstecker.

Fig. 1 zeigt einen piezoelektrischen Aktor 1, der aus zwei 30 Stapeln alternierender Elektroden- und Keramikschichten 1 besieht. Die Elektrodenschichten sind mit zwei seitlich an jedem Stapel angebrachten, streifenförmigen Metallisierungen versehen, die jeweils mit einer elektrisch leitenden einem Kontaktstift 3 angeschlossen, die parallel zur Längsrichtung der zwei Stapel 1 angeordnet sind und den oberen Stapel 1 in Längsrichtung überragen.

Fig. 2 zeigt ein Hohlprofil 4, das eine zylindrische Außenform aufweist, die beispielsweise nach dem Stranggußver- in fahren, dem Spritzgußverfahren oder nach dem Extrudierverfahren als Kunststofthülse hergestellt wurde.

Die Kontaktstifte 3 sind als starre Stifte ausgebildet und mittels Widerstands-, Laserschweißen oder Laserlöten mit der Kontaktfahne 2 verbunden. Das Hohlprofil 4 ist gering- 45 fügig kürzer als der Aktor 1 mit den zwei Stapeln.

Fig. 25 zeigt schematisch die innere Kontur des Hohlprolifs, die eine Zentrale, im wesentlichen rechteckige Ausnehmung 5 aufweist, von der an zwei gegenüberliegenden Seiten zwei Schlitze 6 ausgehen, die jeweils in eine Stiftausnehmung 7 münden. Die Schlitze 6 sind vorzugsweise in einem vorgegebenen Radius gekrümmt ausgebildet, wobei der obere Schlitz 6 in Richtung auf die linke Seitenfläche der zentralen Ausnehmung 5 und der untere Schlitz 6 in Richtung auf die rechte Seitenfläche der Ausnehmung 5 geführt. 55 ist. Die Schlitze 6 verjüngen sieh ausgehend von der zentralen Ausnehmung 5 in Richtung auf die Stittausnehmung 7. Die leicht gekrümmte Ausführung der Schlitze 6 ermöglicht ein einfaches Einführen der Kontaktfahnen 2 und der Kontaktstifte 3 in das Hohlprolil 4. Anstelle der in Fig. 2 darge- (0) stellien Kontur des Hohlprofils sind auch andere Hohlprofile möglich, wobei im einfachsten Fall eine einzige zentrale Ausnehmung zur Aufnahme des Piezoaktors mit seinen elektrischen Anschlüssen 2, 3-ausreicht,

Die Schlitze 6 weisen im Übergangsbereich 22 zu den 65 Stiffausnehmungen 7 einen kleineren Durchmesser ant als der Durchmesser der Kontakistiffe 3 ist. Auf diese Weise wird verbindert, dat! die Kontaktstille 3, als der Seite alsoeb.

mung 7 herausrutschen. Dadurch werden die Kontaktsrifte 3 in ihrer Position genau festgelegt und sind somit für einen automatisjerten Fertigungsprozeß gut geeignet. Das, in Fig. 2 dargestellte Hohlprofil hat weiterhin den Vorteil, daß es einfach und kostengünstig zu fertigen ist.

Fig. 3 zeigt einen piezoelektrischen Aktor I mit Kontaktstiften 3 und Kontaktfahnen 2. der in das Hohlprofil 4 eingefügt ist. Der Aktor I befinder sieh in der zentralen Ausnehmung 5, von der aus die Kontaktfahren 2 über die Schlitze 6 zu den Stiftausnehmungen 7 geführt sind, in denen sich die Kontaktstiffte 3 befinden. Vorzugsweise ragt der Aktor 1 über das obere und das untere Ende des Hohlprofils 4 heraus. Ebenso sind die Kontaktstiffe 3 über das obere Ende des Hohlprofils 4 und über das obere Ende des Stapels 1 geführt. Die Romaktstifte 3 sind in ihrer Position zueinunder und zum Hohlprofil 4 genau testgelegt. Durch die leicht gekrümmte Ausführung der Schlitze 6 ist trotz der langen Kontaktfahnen 2 eine relativ kompakte Bauweise des Aktors I moglich.

Fig. 4 zeigt einen Piezoaktor mit einem Hohlprofil 4 entsprechend Fig. 3, bei dem der verbleibende Raum zwischen dem Aktor 1 und den Ausnehmungen 5, 6, 7 des Hohlprofils 4 mit einer Passivierungsschicht mindestens teilweise ausgefüllt ist, damit der Aktor, I fest mit dem Hohlprofil 4 ver-25. bunden ist.

Die Passivierungsschieht im Innern des Holdprofils 4 wird beispielsweise aus spritztähigem Silikon hergestellt.

Zudenr ist der über den oberen Rand des Hohlprotils 4 und über den unteren Rand des Hohlprofils 4 hinausragende Teil des Aktor 1 von einer elastischen Passivierung 8, 15 mindestens seitlich umgossen, die beispielsweise aus streicht ahigem Silikon, das nach der Verarbeitung aushärter. hergestellt wird.

Die Oberseite der oberen Passivierungsschicht 8 und die Kontaktfahne 2 verbunden sind, Jede Kontaktfahne 2 ist an 38. Unterseite der unteren Passivierungsschieht 15 schließen mit dem oberen Ende und dern unteren Ende des oberen beziehungsweise des unteren Stapels 1 ab. Auf diese Weise wird gewahrleistet, daß der Aktor I an einem Gehäuse 13 oder an einem Stellglied direkt unliegt.

> Vorzugsweise ist auch die Oberseite und die Unterseite des Aktors mit einer Passivierungsschicht vorgegebener Dicke abgedeckt, die als Dümpfungs- und Schutzpolster dient. Die Kontaktstifte 3 ragen über die obere Passivierungsschicht 8 hinaus.

> Der in Fig. 4 dargestellte piezoelektrische Aktor ist leicht zu handhaben, einfach zu Kontaktieren und tür die weitere Verarbeitung durch das umgebende, dichte Hohlprofil 4 und die Passivierungsschicht 8, 15 geschützt.

> ffine bevorzugte weitere Bearbeitung des piezoelektrischen Aktors besteht darin, auf die Kontaktstiffe 3 eine Kontaktplatte 10 aufzustecken, die in einem entsprechenden Abstand zwei durchgehende Kontaktlöcher 16 aufweist, in die die Kontaktstifte 3 eingesteckt werden, wie in Fig. 6 dargestellt ist. Die Komaktplatte 10 ist vorzugsweise aus einem isolierenden Kunststoff gebildet, wobei im Inneren der Kontaktplatte 10 ausgehond von den Kontaktlöchern 16 jeweils eine elektrische Leitung 17 zu einem Anschlußstiff 18 geführt ist, die aus der Kontaktplatte 10 herausragen.

> Für eine weitere Verarbeitung wird der piezoelektrische Aktor mit dem Hohlprofil 4 in ein Gehäuse 13 eingeschoben, wobei das Gehäuse 13 in einer Deckplatte 19 elektrisch isolierie Durchtührungen 14 zum Durchtühren der Kontaktstitle 3 autweist, wie in Fig. 5 dargestellt ist. Das Gehause 13 ist beispielsweise aus Metall, insbesondere Stahl oder Munnimum oder aus einer Keramik gefertigt. Die Durchtührungen 14 sind bei einem elektrisch leitenden Gehäuse 13 isoliert ausgebildet.

Note to King to seiter & a but rate in file is I wood will the

Kontaktplate 10 aufgesteckt. Anschließend werden der obere feil des Gehäuses 13, die Kontaktstifte 3 und die Kontaktplatte 10 mit einem Steckergehäuse 20 umspritzt. Das Steckergehäuse 20 ist derart ausgebildet, daß die Anschlußstifte 18 in eine Anschlußkammer 12 ragen und somit für eine Kontaktierung bereit stehen.

Fig. 5 zeigt somit eine Baueinheit mit einem piezoelektrischen Aktor I, mit Gehäuse 13 und mit einem Steekergehäuse 20, die fertig vormontiert ist und mit der Anschlußkammer 12 auf einem entsprechenden Injektor aufgeflanscht. 40 werden kann.

Patentansprüche

 Piezoelektrischer Aktor (1) mit elektrischen An- 15 sehlüssen (3) zum Steuern der Länge des Aktors (1). dadurch gekennzeichnet.

daß der Aktor (1) in ein vorgefertigtes Hohlprotil (4) eingebracht ist, daß das Hohlprolif (4) mit einer Passivierungsschicht wenigstens teilweise 20 ausgegossen ist, und daß die elektrischen Anschlüsse (3) aus der Passivierungsschicht und dem Hohlprolif (4) herausgeführt sind.

2. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Oberseite des Aktors (1) über das Hohlprofil (4) hinausragt, und daß der aus dem Hohlprofil (4) herwisragende Teil des Aktors (1) mindestens seitlich mit einer Passivierungsschicht (8) umgossen ist.

3. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrischen Anschlüsse in Form von Stiften (3) ausgebildet sind, die nahezu paraffel zur Längsrichtung des Aktors (1) angeordnet sind, und daß die Stifte in Längsrichtung über den Aktor (1) auf einer Seite hinausragen.

4. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet, daß das Hohlprofil (4) eine zentrale Ausnehmung (5) für die Aufnahme des Aktors (1) und zwei seitlich zur zentralen Ausnehmung (5) versetzte Stiffausnehmungen (7) aufweist, die über Schlitze (6) 40 mit der zentralen Ausnehmung (5) verbunden sind.

5. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichner, daß die Schlitze (6) im Übergang zu der Stiftausnehmung einen kleinere Breite aufweisen als die Stifte (3), damit die Stifte (3) in der Stiftausnehmung (7) testgehalten werden und somit einen definierten Abstand zueinander aufweisen.

6. Piezoelektrischer Aktor nach Ansprüch 1. dadurch gekennzeichnet, daß das Höhlprofil (4) mindestens teilweise in ein Gehäuse (13) eingebracht ist, daß die Stitte 50 (3) durch das Gehäuse (13) in ein an das Gehäuse (13) angespritztes Steckergehäuse (11) geführt sind, daß die Stitte (3) mit einer Kontaktplatte (10) mit Steckertahnen (18) angeschlossen sind, die in eine Anschlußkammer (12) ragen.

7. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4 bis 6. dadurch gekennzeichnet, daß die Stifte (3) über Folien (2) an den Aktor (1) angeschlossen sind, und daß die Schlitze (6) senkrecht zur Längsrichtung des Aktors (1) gesehen in einer gekrümmten Bahn ausgebildet sind, in 60 der die Folien (2) geführt sind.

Hierzu 3 Seitern) Zeichnungen

